



優秀賞

工学院大学 工学部 電気電子工学科
高機能デバイス研究室

川崎汐音 殿

SnO₂ターゲットを用いたp型SnO薄膜のスパッタ製作
：堆積後アニール条件の最適化

第17回大学コンソーシアム八王子学生発表会におけるあなたの発表は優秀と認められました
ここにその発表を賞し賞状を贈ります

令和7年12月7日

大学コンソーシアム八王子
会長 河合 久

